# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

26, 3, 2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2003年 3月31日

出 顯 番 号 Application Number:

特願2003-096210

[ST. 10/C]:

[JP2003-096210]

出 願 人 Applicant(s):

キヤノン株式会社

REC'D. 2 1 MAY 2004

WIPO

PCT

PRIORITY
DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED OR

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 4月30日

今井康



【書類名】

特許願

【整理番号】

253562

【提出日】

平成15年 3月31日

【あて先】

特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】

H01L 29/00

【発明の名称】

電界効果型トランジスタおよびその製造方法

【請求項の数】

8

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会

社内

【氏名】

三浦 大祐

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会

社内

【氏名】

中山 寛晴

【特許出願人】

【識別番号】

000001007

【氏名又は名称】

キヤノン株式会社

【代表者】

御手洗 富士夫

【代理人】

11

【識別番号】

100069017

【弁理士】

【氏名又は名称】

渡辺 徳廣

【電話番号】

03-3918-6686

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

015417

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9703886

【プルーフの要否】

要

【書類名】

明細書

【発明の名称】

電界効果型トランジスタおよびその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(1)

【化1】

### 一般式 (1)

$$R_2$$
 $R_1$ 
 $R_3$ 
 $R_1$ 
 $R_3$ 
 $R_1$ 
 $R_3$ 
 $R_4$ 
 $R_1$ 
 $R_1$ 
 $R_2$ 
 $R_2$ 
 $R_2$ 
 $R_2$ 
 $R_2$ 

(式中、 $R_1$ および $R_2$ はそれぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、水酸基、または炭素数 1 以上 1 2 以下のアルキル基、オキシアルキル基、チオアルキル基、アルキルエステル基より選ばれる少なくとも 1 種を示し、 $R_3$ は水素原子またはアリール基より選ばれる少なくとも 1 種を示し、Mは 2 個の水素原子もしくは金属原子あるいは金属酸化物を示す。)

で表されるポルフィリン化合物の塗膜を  $200 \sim 350$  Cの加熱により変換して得られる下記一般式 (2)

# 【化2】

# 一般式 (2)

$$R_2$$
 $R_3$ 
 $R_3$ 
 $R_4$ 
 $R_5$ 
 $R_8$ 
 $R_8$ 

(式中、 $R_2$ 、 $R_3$ 、Mは前記と同じものを示す。)

で表されるナフトポルフィリン化合物の結晶化膜からなる有機半導体層を有し、該有機半導体層が膜厚 3 0  $\sim$  1 5 0 n m、結晶粒の最大径が 1  $\mu$  m以上であり、かつ 6 5 0 n m以上に強い吸収を持つことを特徴とする電界効果型トランジスタ。

【請求項 2 】 前記一般式(1)で表されるポルフィリン化合物の $R_1$ および $R_2$ が水素原子であり、かつ一般式(2)で表されるナフトポルフィリン化合物の $R_2$ が水素原子であることを特徴とする請求項 1 記載の電界効果型トランジスタ。

【請求項3】 前記一般式(1)で表されるポルフィリン化合物および前記一般式(2)で表されるナフトポルフィリン化合物の $R_3$ が水素原子であることを特徴とする請求項1または2記載の電界効果型トランジスタ。

【請求項4】 前記一般式(1)で表されるポルフィリン化合物および前記一般式(2)で表されるナフトポルフィリン化合物のMが2個の水素原子であることを特徴とする請求項1乃至3のいずれかの項に記載の電界効果型トランジスタ。

【請求項5】 前記一般式(1)で表されるポルフィリン化合物および前記一般式(2)で表されるナフトポルフィリン化合物のMが1個の銅原子であることを特徴とする請求項1乃至3のいずれかの項に記載の電界効果型トランジスタ。

【請求項6】 前記有機半導体層の電界効果移動度が1×10-3cm2/V・s以上であり、かつ0n/0ff比が100以上であることを特徴とする請求項1乃至5のいずれかの項に記載の電界効果型トランジスタ。

【請求項7】 有機半導体層を有する電界効果型トランジスタの製造方法であって、該有機半導体層を下記一般式(1)



# 一般式 (1)

(式中、R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>はそれぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、水酸基、または炭素数 1 以上 1 2 以下のアルキル基、オキシアルキル基、チオアルキル基、アルキルエステル基より選ばれる少なくとも 1 種を示し、R<sub>3</sub>は水素原子またはアリール基より選ばれる少なくとも 1 種を示し、Mは 2 個の水素原子もしくは金属原子あるいは金属酸化物を示す。)

で表されるポルフィリン化合物の有機溶媒溶液からなる塗膜を  $200 \sim 350$  に加熱して得られる下記一般式 (2)



#### 一般式(2)

$$R_2$$
 $R_3$ 
 $R_3$ 
 $R_3$ 
 $R_4$ 
 $R_5$ 
 $R_7$ 
 $R_8$ 
 $R_8$ 
 $R_8$ 
 $R_8$ 
 $R_8$ 
 $R_8$ 
 $R_8$ 
 $R_8$ 
 $R_8$ 

(式中、R<sub>2</sub>、R<sub>3</sub>、Mは前記と同じものを示す。)

で表されるポルフィリン化合物の結晶化膜により形成する工程を有することを特徴とする電界効果型トランジスタの製造方法。

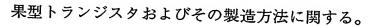
【請求項8】 前記一般式(1)で表されるポルフィリン化合物の有機溶媒溶液がハロゲン溶媒を含むことを特徴とする請求項7記載の電界効果型トランジスタの製造方法。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

# 【発明の属する技術分野】

本発明は電界効果型トランジスタおよびその製造方法に関し、特に有機溶媒可溶性のポルフィリン化合物の塗膜から加熱により得られるナフトポルフィリン化合物の結晶化膜を活性層に用いることで、容易に作製可能で移動度の高い電界効



[0002]

### 【従来の技術】

有機半導体化合物の非線形光学特性、導電性、半導電性が有機エレクトロニクス、光エレクトロニクス分野において注目され、各種デバイス開発が盛んに行われてきた。有機半導体化合物の代表例がフタロシアニン系化合物、ポルフィリン化合物やポリアセン類である。それらの化合物を有機材料としてデバイス化する場合に必要となる非線形光学特性、導電性、半導電性などの特性は材料の純度のみでなく結晶性や配向性に大きく依存する。しかしながらπ共役系が拡張された多くの化合物が溶媒不溶、大気中で酸化を受けやすいなどの理由で高純度化が困難であった。また高い配向性を有する結晶化膜を得るために真空蒸着を行うなど製膜に大規模な装置を必要とした。

### [0003]

近年になって半導体層に有機半導体化合物を用いた電界効果型トランジスタ(FET; Field Effect Transistor)素子が注目されるようになると、有機半導体化合物がシリコンなどの無機系の材料に比較して柔軟な膜性を示すためプラスチックを基材としたフレキシブルな素子作製に適していると考えられるようになった。

#### [0004]

しかしながら前述の通り、有機半導体化合物の代表例であるペンタセンなどは結晶性が高く溶媒に不溶なため、真空蒸着によってのみ基板上に膜作成が可能であった。一方、有機溶媒に可溶な有機半導体の溶液からスピンなどの塗布で薄膜を形成することでより簡便にFETが作製されている。このような例としては、 $\pi$  一共役系高分子を半導体層に使用されたものがある(非特許文献 1 参照)。 $\pi$  一共役系高分子の場合、分子鎖の配列状態が電気伝導特性に大きな影響を及ぼすことが知られているが、同様に $\pi$  一共役系高分子電界効果型トランジスタの電界効果移動度が半導体層中における分子鎖の配列状態に大きく依存することが報告されている(非特許文献 2 参照)。

### [0005]

しかしながら、 $\pi$  — 共役系高分子の分子鎖の配列は溶液を塗布して乾燥するまでの間に行われるため、環境の変化や塗布方法の違いによって分子鎖の配列状態が大きく変化する可能性があった。ペンタセンの可溶性前駆体薄膜を塗布で形成し、熱処理によってペンタセンに変換した膜を用いたFETも報告されている(非特許文献 3 参照)。この場合、ペンタセンへの変換に高温処理が必要であったり、質量が大きい脱離成分を減圧によって取り除かなければならなかった。

[0006]

#### 【非特許文献1】

「Japanese Journal of Applied Physics」応用物理学会、1991年、第30巻、p. 596-598

### 【非特許文献2】

「Nature」Nature Publishing Group、 1999年、第401巻、p. 685-687

#### 【非特許文献3】

「Advanced Materials」WILLEY-VCH Verlag GmbH、1999年、第11巻、p. 480-483

[0007]

# 【発明が解決しようとする課題】

以上述べたように、従来、有機半導体を用いたFET素子は真空製膜などの煩雑な工程が必要であるか、もしくは環境の影響を受け易いなどの問題があった。

### [0008]

本発明は、この問題を解決するためになされたもので、電界効果移動度が大きく、簡便な方法で形成された有機半導体層を有する電界効果型トランジスタおよびその製造方法を提供することを目的とする。

[0009]

# 【課題を解決するための手段】

本発明者らは、下記の一般式(1)で表されるポルフィリン化合物の有機溶剤 溶液を基板表面に塗布した時に得られる塗膜から、熱処理により容易に結晶化膜 を得ることができ、さらにこの結晶化膜を有機半導体層に用いた電界効果型トラ ンジスタが、従来の蒸着により膜作成した有機半導体層と同等もしくはそれよりも大きい電界効果移動度を示すことを見いだし、本発明に至った。

[0010]

すなわち、本発明は、下記一般式(1)

[0011]

【化5】

#### 一般式(1)

$$R_2$$
 $R_2$ 
 $R_1$ 
 $R_3$ 
 $R_1$ 
 $R_3$ 
 $R_1$ 
 $R_1$ 
 $R_2$ 
 $R_3$ 
 $R_4$ 
 $R_1$ 
 $R_1$ 
 $R_2$ 
 $R_2$ 
 $R_2$ 
 $R_2$ 

# [0012]

(式中、R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>はそれぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、水酸基、または炭素数 1 以上 1 2 以下のアルキル基、オキシアルキル基、チオアルキル基、アルキルエステル基より選ばれる少なくとも 1 種を示し、R<sub>3</sub>は水素原子またはアリール基より選ばれる少なくとも 1 種を示し、Mは 2 個の水素原子もしくは金属原子あるいは金属酸化物を示す。)

# [0013]

で表される有機溶媒可溶性ポルフィリン化合物の塗膜を  $200 \sim 350$  Cの加熱により変換して得られる下記一般式 (2)

[0014]

【化6】

# 一般式 (2)

$$R_2$$
 $R_3$ 
 $R_3$ 
 $R_4$ 
 $R_5$ 
 $R_8$ 
 $R_8$ 
 $R_8$ 
 $R_8$ 
 $R_8$ 
 $R_8$ 
 $R_8$ 
 $R_8$ 
 $R_8$ 

# [0015]

(式中、 $R_2$ 、 $R_3$ 、Mは前記と同じものを示す。)

で表されるナフトポルフィリン化合物の結晶化膜からなる有機半導体層を有し、該有機半導体層が膜厚 3 0  $\sim$  1 5 0 n m、結晶粒の最大径が 1  $\mu$  m以上であり、かつ 6 5 0 n m以上に強い吸収を持つことを特徴とする電界効果型トランジスタである。

# [0016]

前記一般式(1)で表される有機溶媒可溶性ポルフィリン化合物の $R_1$ および

 $R_2$ が水素原子であり、かつ一般式(2)で表されるナフトポルフィリン化合物の $R_2$ が水素原子であることが好ましい。

前記一般式(1)で表される有機溶媒可溶性ポルフィリン化合物および前記一般式(2)で表されるナフトポルフィリン化合物のR3が水素原子であることが好ましい。

### [0017]

前記一般式(1)で表される有機溶媒可溶性ポルフィリン化合物および前記一般式(2)で表されるナフトポルフィリン化合物のMが2個の水素原子であることが好ましい。

前記一般式(1)で表される有機溶媒可溶性ポルフィリン化合物および前記一般式(2)で表されるナフトポルフィリン化合物のMが1個の銅原子であることが好ましい。

# [0018]

前記有機半導体層の電界効果移動度が  $1 \times 10^{-3}$  c m $^2/V$  · s 以上であり、かつ O n / O f f 比が 1 0 0 以上であることが好ましい。

# [0019]

また、本発明は、有機半導体層を有する電界効果型トランジスタの製造方法であって、該有機半導体層を下記一般式 (1)

# [0020]



#### 一般式(1)

# [0021]

(式中、R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>はそれぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、水酸基、または炭素数 1 以上 1 2 以下のアルキル基、オキシアルキル基、チオアルキル基、アルキルエステル基より選ばれる少なくとも 1 種を示し、R<sub>3</sub>は水素原子またはアリール基より選ばれる少なくとも 1 種を示し、Mは 2 個の水素原子もしくは金属原子あるいは金属酸化物を示す。)

# [0022]

で表されるポルフィリン化合物の有機溶媒溶液からなる塗膜を  $200 \sim 350$  に加熱して得られる下記一般式 (2)

# [0023]



### 一般式 (2)

$$R_2$$
 $R_3$ 
 $R_3$ 
 $R_4$ 
 $R_5$ 
 $R_8$ 
 $R_8$ 

# [0024]

(式中、R<sub>2</sub>、R<sub>3</sub>、Mは前記と同じものを示す。)

で表されるナフトポルフィリン化合物の結晶化膜により形成する工程を有することを特徴とする電界効果型トランジスタの製造方法である。

#### [0025]

前記一般式(1)で表されるポルフィリン化合物の有機溶媒溶液がハロゲン溶 媒を含むことが好ましい。

# [0026]

#### 【発明の実施の形態】

以下、本発明を詳細に説明する。

本発明における電界効果型トランジスタは、下記一般式 (1)

[0027]



#### 一般式(1)

# [0028]

(式中、R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>はそれぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、水酸基、または炭素数 1 以上 1 2 以下のアルキル基、オキシアルキル基、チオアルキル基、アルキルエステル基より選ばれる少なくとも 1 種を示し、R<sub>3</sub>は水素原子またはアリール基より選ばれる少なくとも 1 種を示し、Mは 2 個の水素原子もしくは金属原子あるいは金属酸化物を示す。)

# [0029]

で表される有機溶媒可溶性ポルフィリン化合物の塗膜を  $200 \sim 350$  Cの加熱により変換して得られる下記一般式 (2)

# [0030]



#### 一般式 (2)

$$R_2$$
 $R_3$ 
 $R_3$ 
 $R_3$ 
 $R_4$ 
 $R_5$ 
 $R_8$ 
 $R_8$ 
 $R_8$ 
 $R_8$ 
 $R_8$ 
 $R_8$ 

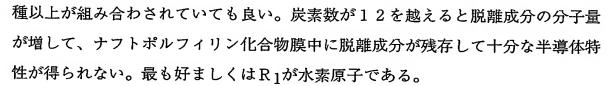
### [0031]

(式中、 $R_2$ 、 $R_3$ 、Mは前記と同じものを示す。)

で表されるナフトポルフィリン化合物の結晶化膜からなる有機半導体層を有し、該有機半導体層が膜厚  $30\sim150$  nm、結晶粒の最大径が  $1~\mu$  m以上であり、かつ 650 nm以上に強い吸収を持つことを特徴とする。

# [0032]

本発明においては、前記一般式(1)で表されるポルフィリン化合物のジシクロオクタエン環に結合した置換基 $R_1$ は、熱処理によって一般式(2)で表されるナフトポルフィリン化合物に変換される時に $R_1$ - $CH_2$ = $CH_2$ - $R_1$ となって脱離する。そのため $R_1$ はそれぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、水酸基、または炭素数1以上12以下のアルキル基、オキシアルキル基、チオアルキル基、アルキルエステル基より選ばれる少なくとも1種であれば良く、それらの2



#### [0033]

一般式(1)で表されるポルフィリン化合物の置換基 $R_2$ は熱処理後に得られるナフトポルフィリン化合物にも置換基として残る。そのため置換基 $R_2$ はナフトポルフィリンの配向に影響を与える。 $R_2$ はそれぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、水酸基、または炭素数 1 以上 1 2 以下のアルキル基、オキシアルキル基、チオアルキル基、アルキルエステル基より選ばれる少なくとも 1 種であれば良く、それらの 2 種以上が組み合わされていても良い。 $R_2$ の炭素数が 1 2 を越えると分子全体に対するポルフィリン環の存在率が下がるためポルフィリン環同士が配向し難くなり十分な半導体特性が得られない。最も好ましくは $R_2$ が水素原子であり、ポルフィリン環同士のスタッキングがより起こりやすく膜の結晶性が向上する。

#### [0034]

ポルフィリン化合物のMは2個の水素原子もしくは金属あるいは金属酸化物であれば特に限定されない。金属の例としては、銅、金、銀、亜鉛、ニッケル、クロム、マグネシウム、リチウム、コバルトなどが挙げられる。金属酸化物の例としては、鉄、チタン、アルミニウムの酸化物などが挙げられる。特に好ましくはMが2個の水素原子もしくは1個の銅原子である。

### [0035]

有機半導体層の作製法としては、一般式(1)で表されるポルフィリン化合物を有機溶媒に溶解させてから基材に塗布し、その後に加熱することで一般式(2)で表されるナフトポルフィリン化合物の結晶化膜を得る方法が好ましい。

#### [0036]

ポルフィリン化合物を溶解するために用いられる有機溶媒はポルフィリン化合物が反応したり、析出しなければ特に限定されない。また、2種以上の有機溶媒を混合して用いても良い。塗膜表面の平滑性や膜厚の均一性を考慮に入れるとハロゲン溶媒を使用することが好ましい。ハロゲン溶媒の例としては、クロロホル

ページ: 16/

#### [0037]

塗布方法としては、スピンキャスト法、ディッピング法、滴下法、オフセット あるいはスクリーンなどの印刷法、インクジェット法などが挙げられる。また、 半導体層中に極力ゴミなどを混入させないために事前にメンブランフィルタで濾 過することが望ましい。なぜならば、不溶分や外部からのゴミの混入は均一な配 向を妨げ、オフ電流の増加やオン/オフ比の低下を引き起こすからである。ナフ トポルフィリンの塗膜は130℃以下で予備乾燥することもできる。

#### [0038]

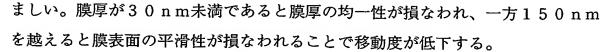
塗布形成されたポルフィリン化合物の膜は加熱によってレトロディールスアルダー反応を引き起こし、 $R_1-CH_2=CH_2-R_1$ の脱離を伴うナフトポルフィリン化合物への変換が起こる。ナフトポルフィリン化合物の生成と同時にポルフィリン環同士のスタッキングによる結晶生長を引き起こし、ナフトポルフィリン化合物の結晶化膜が得られる。また、脱離反応は200  $\mathbb{C}$ 以上で起こるが、より高い電界効果移動度を得るための加熱温度としては200  $\mathbb{C}$   $\mathbb{C}$ 

# [0039]

加熱はホットプレート上、熱風循環型オーブンや真空オーブン中で行われるが、均一配向を得るためにはホットプレート上で瞬時に加熱する方法が好ましい。また、より高い結晶性を得るためには加熱前の塗膜を布などで軽く擦るラビング処理を行うことが好ましい。ラビング処理に使用する布はレーヨン、木綿、絹などが挙げられるが、これらに限定されない。

# [0040]

これらの操作によって得られるナフトポルフィリン化合物の配向膜を用いた有機半導体層の膜厚は30~150nm、好ましくは50~100nmの範囲が望



#### [0041]

結晶の生長はX線回折や光学顕微鏡、レーザー顕微鏡などを用いた膜表面観察、膜の紫外ー可視吸収スペクトルで確認することができる。有機半導体層中の結晶粒の最大径は $1~\mu$  m以上、好ましくは $2~\mu$  m以上の範囲が望ましい。 $1~\mu$  m未満であると十分な電界効果移動度が得られない。

#### [0042]

また、有機半導体層の紫外-可視吸収スペクトル観察において650nm以上に強い吸収を示すことが好ましい。650nm以上に吸収を持たないもしくは弱い吸収しか示さない場合、ポルフィリン環同士のスタッキングが弱く、十分に配向しないため電界効果移動度が低下する。

#### [0043]

本発明において得られる有機半導体層の電界効果移動度は $1 \times 10^{-3}$  c m2/V  $V \cdot s$  以上である。それより低いとゲート電圧の印加によって得られるソースードレイン間の電流値が小さすぎるため、液晶素子などの駆動に適さない。また、前記有機半導体層のO n/O f f 比は1 0 0 以上であることが好ましい。

#### [0044]

図1は本発明の電界効果型トランジスタの一部を拡大して示す模式図である。 本発明の電界効果型トランジスタは、ゲート電極1とゲート絶縁層2とソース電極3とドレイン電極4と有機半導体層4から構成される。

#### [0045]

ゲート電極、ソース電極、ドレイン電極としては、導電性材料であれば特に限定されず、白金、金、銀、ニッケル、クロム、銅、鉄、錫、アンチモン鉛、タンタル、インジウム、アルミニウム、亜鉛、マグネシウム、およびこれらの合金や、インジウム・錫酸化物等の導電性金属酸化物、あるいはドーピング等で導電率を向上させた無機および有機半導体、例えばシリコン単結晶、ポリシリコン、アモルファスシリコン、ゲルマニウム、グラファイト、ポリアセチレン、ポリパラフェニレン、ポリチオフェン、ポリピロール、ポリアニリン、ポリチエニレンビ

ニレン、ポリパラフェニレンビニレン等が挙げられる。電極の作製方法としては スパッタ法、蒸着法、溶液やペーストからの印刷法、インクジェット法などが挙 げられる。また、電極材料としては、上に挙げた中でも半導体層との接触面にお いて電気抵抗が少ないものが好ましい。

#### [0046]

ゲート絶縁層としては、前記一般式(1)で表される有機溶媒可溶性ポルフィリン化合物の溶液が均一に塗布できるものであれば何でもよいが、誘電率が高く、導電率が低いものが好ましい。例としては、酸化シリコン、窒化シリコン、酸化アルミニウム、酸化チタン、酸化タンタルなどの無機酸化物や窒化物、ポリアクリレート、ポリメタクリレート、ポリエチレンテレフタレート、ポリイミド、ポリエーテル、シロキサン含有ポリマー等の有機高分子が挙げられる。また、上記絶縁材料の中でも、表面の平滑性の高いものが好ましい。

#### [0047]

一般式(1)で表される有機溶媒可溶性ポルフィリン化合物の溶液の絶縁層上での塗膜均一性を向上させたり、加熱により一般式(2)で表されるナフトポルフィリン化合物の膜の配向を均一にするために、絶縁層表面のみを改質することもできる。その方法としてはオゾン、プラズマ、ヘキサメチルジシラザンガスを用いた乾式処理や、有機溶剤にテトラアルコキシシラン、トリクロロシラン、界面活性剤などを溶解した溶液を用いた湿式処理などが挙げられる。

#### [0048]

本発明における電界効果型トランジスタの構造は薄膜型に限定されるものではなく、立体型でもよい。

[0049]

#### 【実施例】

以下に合成例および実施例を示すが、本発明はそれらの実施例に限られるものではない。

[0050]

合成例1

ビシクロポルフィリンの合成



1, 3-シクロヘキサジエン0.77m1 (8.0mmo1)、亜硝酸イソアミル1.1m1、テトラヒドロフラン50m1の混合液を還流させながら、アントラニル酸1g(7.3mmo1)のTHF溶液を滴下する。その後、2時間加熱還流させ、THFを除去してからクロロホルムで抽出、蒸留水と飽和食塩水とで洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム)で精製して1, 4-ジヒドロ-1, 4-エタノナフタレンを得た(0.89g, 5.7<math>mmo1, 収率78%)。

[0051]

#### 工程(2)

アルゴン雰囲気下中、得られた1,4-ジヒドロ-1,4-エタノナフタレン0.156g(1mmol)、クロロホルム30ml、スルフェニルクロライド0.12ml(1.0mmol)の混合液を-78℃に冷却後、1時間攪拌する。その後、溶媒を除いた後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム)で精製し2-クロロ-1,2,3,4-テトラヒドロ-3-フェニルチオー1,4-エタノナフタレンを得た(0.286g,0.96mmol,収率96%)。

#### [0052]

#### 工程(3)

### [0053]



#### [0054]

#### 工程(5)

アルゴン雰囲気下、得られた 1 、4-ジヒドロ-2-フェニルスルフォニル 1 、4-エタノナフタレン 0 . 2 9 6 g(1 . 0 mm o 1)、1 、1 ンシアノ酢酸エチル 0 . 1 3 m 1 (1 . 1 5 mm o 1)、無水 1 H F 1 3 0 m 1 を入れ 1 でまで冷却し、1 は 1 で 1

#### [0055]

#### 工程(6)

アルゴン雰囲気下、得られたエチル4,9ージヒドロー4,9ーエタノー2 H ーベンズ [f] イソインドールー1ーカルボキシレート0.243g(0.91 mmol)、無水THF15mlの混合溶液を0℃まで冷却し、水素化リチウムアルミニウム粉0.10g(2.7mmol)を加え、2時間攪拌した。その後、THFを除去し、クロロホルムで抽出し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、蒸留水、飽和食塩水の順で洗浄し無水硫酸ナトリウムで乾燥した。この反応溶液を

濾過、アルゴン置換、遮光し、pートルエンスルホン酸10mgを加え16時間室温で攪拌した。さらにpークロラニル0.11gを加え16時間室温で攪拌した。飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、蒸留水、飽和食塩水の順で洗浄し無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶液を濃縮後、アルミナカラムクロマトグラフィー(クロロホルム)と再結晶(クロロホルム/メタノール)により下記の式(3)で表わされるビシクロポルフィリン結晶を得た(0.037g,0.045mmol,収率20%)。

[0056]

【化11】

[0057]

合成例 2

ビシクロポルフィリン銅錯体の合成

前記ビシクロポルフィリン 0. 1 g (0. 12 mm o l) と酢酸銅二水和物 0. 065 g (0. 36 mm o l) のクロロホルム 30 m l ーメタノール 3 m l 溶

ページ: 22/

液を室温で3時間攪拌した。反応溶液を蒸留水と飽和食塩水とで洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶液を濃縮後、クロロホルム/メタノールで再結晶し、下記の式(4)で表わされるビシクロポルフィリン銅錯体を得た(0.11g,0.12mmol, 収率100%)。

[0058]

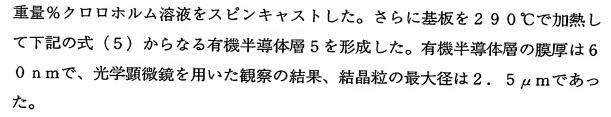
#### 【化12】

[0059]

#### 実施例1

図1に本実施例における電界効果型トランジスタの構造を示す。

まず、N型のシリコン基板をゲート電極1とした。シリコン基板表層を熱酸化して得られる5000Åの酸化シリコン膜をゲート絶縁層2とした。その上にクロム、金の順に蒸着を行い、通常の光リングラフィー技術でソース電極3、ドレイン電極4を形成した。続いて、基板をオゾンで処理することにより表面処理をした後、この基板上に合成例1で合成したビシクロポルフィリン(式(3))の1



#### [0060]

以上の手順でチャネル長 $50\mu$ m、チャネル幅10mm、有機半導体層の厚さ約500Åの電界効果型トランジスタを作成した。作成したトランジスタのVd -Id 曲線をAg ilent社(製)のパラメーターアナライザー4156C (商品名)を用いて測定したところ、図2のような結果を得た。得られた結果からこのトランジスタは電界効果移動度が $1.4 \times 10^{-3}$  c m2/V·s であり、On/Of f 比は600であった。

#### [0061]

同様の製膜条件で石英基板上にナフトポルフィリン化合物からなる有機半導体層 5 を形成した。その膜の紫外ー可視吸収スペクトルを日立製作所(製)のスペクトロフォトメーターU3310(商品名)を用いて観察すると700nm付近をピークとする強い吸収が観測された。

#### [0062]

# 【化13】

# [0063]

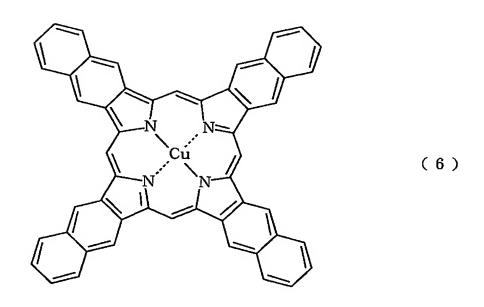
### 実施例2

実施例1に記載のビシクロポルフィリンに代えて、合成例2で合成したビシクロポルフィリン銅錯体(式(4))を使用した以外は実施例1に準じて下記の式(6)からなる有機半導体層を形成した電界効果型トランジスタを作成した。このトランジスタの電界効果移動度は1.  $3\times10^{-3}\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{V}\cdot\mathrm{s}$ であり、On  $/\mathrm{Off}$  f 比は500であった。有機半導体層の膜厚は60nmで、結晶粒の最大径は2.0 $\mu$ mであった。

石英板上に作成した式(6)からなる有機半導体膜は700nm付近をピークとする強い吸収を示した。

# [0064]





#### [0065]

#### 比較例1

実施例 1 に記載の加熱温度を170 C にした以外は実施例 1 に準じて式(5)からなる有機半導体層を形成した電界効果型トランジスタを作製した。このトランジスタは電界効果移動度が $2.0\times10^{-5}$  c m $^2$  /  $V\cdot s$  であり、O n / O f f 比は30 であった。有機半導体層の膜厚は60 n mで、結晶粒の最大径は0.7  $\mu$  m以下であった。

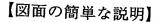
石英板上に作成した式(5)からなる有機半導体膜は650nm付近をピークとする弱い吸収のみを示した。

# [0066]

#### 【発明の効果】

以上に述べたように、本発明によれば、従来に比べてはるかに簡便な方法で、 電界効果移動度が大きい電界効果型トランジスタを提供することができる。





# 【図1】

本発明の電界効果型トランジスタの一部を拡大して示す模式図である。

# 【図2】

本発明の実施例1における電界効果型トランジスタの電気特性を示す図である

# 【符号の説明】

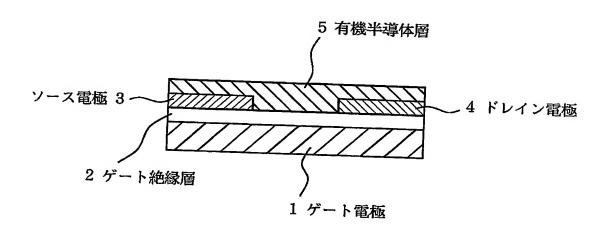
- 1 ゲート電極
- 2 ゲート絶縁層
- 3 ソース電極
- 4 ドレイン電極
- 5 有機半導体層



【書類名】

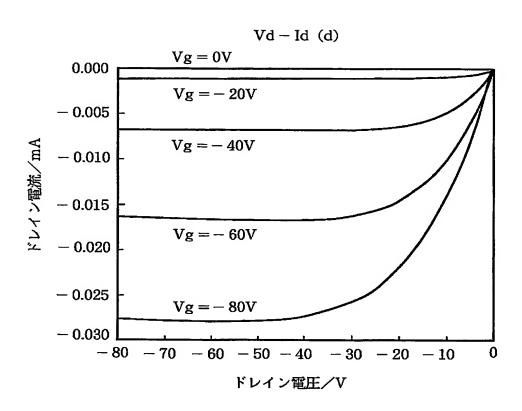
図面

【図1】





【図2】





【書類名】

要約書

### 【要約】

【課題】 簡便な方法で得られる、電界効果移動度が大きい電界効果型トランジスタを提供する。

【解決手段】 式(1)で表される有機溶媒可溶性ポルフィリン化合物の塗膜を  $200\sim350$  Cの加熱により変換して得られる式(2)で表されるナフトポルフィリン化合物の結晶化膜からなる有機半導体層を有し、該有機半導体層が膜厚  $30\sim150$  nm、結晶粒の最大径が  $1\mu$  m以上であり、かつ 650 nm以上に強い吸収を持つ電界効果型トランジスタ。

(式中、R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>は水素原子、ハロゲン原子、水酸基、または炭素数 1 以上 1 2 以下のアルキル基、R<sub>3</sub>は水素原子またはアリール基、Mは 2 個の水素原子もしくは金属原子あるいは金属酸化物を示す。)

# 【化1】

【選択図】

なし

ページ: 1/E

特願2003-096210

出願人履歴情報

識別番号

[000001007]

1. 変更年月日

1990年 8月30日

[変更理由]

新規登録

住 所 名

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

キヤノン株式会社